

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号  
特許第7341907号  
(P7341907)

(45)発行日 令和5年9月11日(2023.9.11)

(24)登録日 令和5年9月1日(2023.9.1)

(51)国際特許分類

F I

G 0 2 B 27/02 (2006.01)

G 0 2 B 27/02 Z

G 0 2 B 5/18 (2006.01)

G 0 2 B 5/18

請求項の数 4 (全32頁)

(21)出願番号	特願2020-2825(P2020-2825)	(73)特許権者	501009849
(22)出願日	令和2年1月10日(2020.1.10)		株式会社日立エルジーデータストレージ
(65)公開番号	特開2021-110838(P2021-110838 A)	(74)代理人	110001689
(43)公開日	令和3年8月2日(2021.8.2)		青稜弁理士法人
審査請求日	令和4年4月25日(2022.4.25)	(72)発明者	峯邑 浩行
			東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
		(72)発明者	株式会社日立製作所内
			安齋 由美子
			東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
			株式会社日立製作所内
		審査官	山本 貴一

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 画像表示素子および装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

プラスチック基板と、  
前記プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、  
前記プラスチック基板表面に一体形成され、前記映像光を出射する出射回折格子と、  
前記入射回折格子の凹凸パターンの周期高さをHとしたとき、膜厚d1の第1の誘電体材料と膜厚d2の第2の誘電体材料は交互にN（Nは自然数）周期積層された積層膜を有し、0.7H< d1 + d2 < 1.3Hであり、かつ（d1 + d2）× Nが1000nm以下の多層コーティング層と、を備え、  
前記多層コーティング層は前記入射回折格子上に設けられ、

10

前記積層膜の前記プラスチック基板から遠い方の表面は、前記凹凸パターンの形状が反映されていることを特徴とする画像表示素子。

【請求項2】

プラスチック基板と、  
前記プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、  
前記プラスチック基板表面に一体形成され、前記映像光を出射する出射回折格子と、  
前記入射回折格子の凹凸パターンの周期高さをHとしたとき、膜厚d1の第1の誘電体材料と膜厚d2の第2の誘電体材料は交互にN（Nは自然数）周期積層され、d1 + d2がほぼHに等しく、かつ（d1 + d2）× Nが1000nm以下の多層コーティング層と、を備え、

20

前記多層コーティング層は前記入射回折格子上に設けられ、

前記第 1 の誘電体材料の屈折率を  $n_1$ 、厚さ  $d_1$  とし、前記第 2 の誘電体材料の屈折率を  $n_2$ 、厚さ  $d_2$  としたとき、

$n_1 > n_2$ 、かつ、 $0.7H < d_1 + d_2 < 1.3H$  であり、

前記  $H$  は、

前記入射回折格子が階段状回折格子であって、その高さが  $M$  ( $M$  は 2 以上の自然数) レベル、最大高さが  $h$  の場合、

$$H = (M / M - 1) h$$

前記入射回折格子がブレード型回折格子であって、そのブレード角が  $\theta_B$ 、回折格子周期が  $p$  の場合、

$$H = p \cdot \tan \theta_B$$

前記入射回折格子が一般形状の回折格子であって、その平均傾きから得たブレード角が  $\theta_B$ 、回折格子周期が  $P$  の場合、

$$H = P \cdot \tan \theta_B$$

であることを特徴とする画像表示素子。

#### 【請求項 3】

映像光を形成するための光源であるプロジェクタと、

プラスチック基板と、

前記プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、

前記プラスチック基板表面に一体形成され、前記映像光を出射する出射回折格子と、

前記出射回折格子上に形成された  $10\text{ nm}$  以上  $1000\text{ nm}$  以下、屈折率が  $1.4$  以上  $2.42$  以下のコーティング層とを有し、

前記入射回折格子と前記出射回折格子が、前記プラスチック基板の第 1 の面に形成され、

前記プロジェクタは前記第 1 の面と反対側の第 2 の面側に設けられ、

前記プラスチック基板の前記第 1 の面側から映像光を視認できるように構成され、

前記入射回折格子は反射型回折格子であり、該反射型回折格子の上に多層コーティング層を備え、

前記多層コーティング層は、第 1 の誘電体薄膜と第 2 の誘電体薄膜を交互に形成した周期構造を有し、

前記第 1 の誘電体薄膜の屈折率を  $n_1$ 、厚さ  $d_1$  とし、前記第 2 の誘電体薄膜の屈折率を  $n_2$ 、厚さ  $d_2$  としたとき、

$n_1 > n_2$ 、かつ、 $0.7H < d_1 + d_2 < 1.3H$  であり、

前記  $H$  は、

前記入射回折格子が階段状回折格子であって、その高さが  $M$  ( $M$  は 2 以上の自然数) レベル、最大高さが  $h$  の場合、

$$H = (M / M - 1) h$$

前記入射回折格子がブレード型回折格子であって、そのブレード角が  $\theta_B$ 、回折格子周期が  $p$  の場合、

$$H = p \cdot \tan \theta_B$$

前記入射回折格子が一般形状の回折格子であって、その平均傾きから得たブレード角が  $\theta_B$ 、回折格子周期が  $P$  の場合、

$$H = P \cdot \tan \theta_B$$

であることを特徴とする画像表示装置。

#### 【請求項 4】

映像光を形成するための光源であるプロジェクタと、

プラスチック基板と、

前記プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、

前記プラスチック基板表面に一体形成され、前記映像光を出射する出射回折格子と、

前記入射回折格子と前記出射回折格子が、前記プラスチック基板の第 1 の面に形成され、

前記プロジェクタは前記第 1 の面と反対側の第 2 の面側に設けられ、

前記プラスチック基板の前記第 1 の面側から映像光を視認できるように構成され、

前記入射回折格子の凹凸パターンの周期高さを  $H$  としたとき、膜厚  $d_1$  の第 1 の誘電体材料と膜厚  $d_2$  の第 2 の誘電体材料は交互に  $N$  ( $N$  は自然数) 周期積層された積層膜を有し、 $0.7H < d_1 + d_2 < 1.3H$  であり、かつ  $(d_1 + d_2) \times N$  が  $1000\text{ nm}$  以下の多層コーティング層と、を備え、

前記多層コーティング層は前記入射回折格子上に設けられ、

前記積層膜の前記プラスチック基板から遠い方の表面は、前記凹凸パターンの形状が反映されていることを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

【0001】

本発明は、導光板と回折素子とを組み合わせた小型・軽量で拡張現実の表示が可能な画像表示素子および装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

拡張現実の画像表示装置では、ユーザは投影されるイメージだけでなく、周囲を見るときも同時にできる。投影されたイメージは、ユーザによって知覚される現実世界に重なり得る。これらのディスプレイの他の用途として、ビデオゲーム、および、眼鏡のようなウェアラブルデバイスなどが挙げられる。ユーザは半透明な導光板とプロジェクタが一体となった眼鏡もしくはゴーグル状の画像表示装置を装着することで、現実世界に重ねてプロ

20

【0003】

こうした画像表示装置の 1 つに「特許文献 1」～「特許文献 3」に記載されているものがある。これらの特許文献の中では導光板はガラス製の基板に形成された複数の凹凸形状の回折格子から構成されている。プロジェクタから出射した光線は、入射用の回折格子によって、導光板へと結合され全反射しながら導光板内部を伝搬する。光線はさらに別の回折格子によって複製された複数の光線に変換されながら、導光板内を全反射伝搬し、最終的に導光板から出射する。出射した光線の一部はユーザの瞳を介して網膜に結像され、現実世界の画像に重なった拡張現実画像として認識される。

【0004】

30

こうした凹凸型の回折格子を用いた導光板では、プロジェクタから出射した光線の波数ベクトル  $K$  は、導光板の中で屈折してスネル法則により波数ベクトルが  $K_0$  となる。さらに入射用の回折格子によって導光板内部を全反射伝搬が可能な波数ベクトル  $K_1$  に変換される。導光板に設けられた別の 1 つまたは複数の回折格子により回折作用を受け、 $K_2$ 、 $K_3$ 、 $\dots$  のように回折を繰り返すごとに波数ベクトルが変化する。

【0005】

最終的に導光板を出射した光線の波数ベクトルを  $K'$  とすると、 $|K'| = |K|$  であり、プロジェクタが導光板を介して、目と反対側にある場合には、 $K' = K$  となる。一方、プロジェクタが導光板を介して、目と反対側にある場合には、波数ベクトルに関して導光板は反射ミラーと同じ作用となり、導光板の法線ベクトルを  $z$  方向にとり、波数ベクトルの  $x$ 、 $y$ 、 $z$  成分を比較すると、 $K_x' = K_x$ 、 $K_y' = K_y$ 、 $K_z' = -K_z$  と表すことができる。

40

【0006】

導光板の機能は、プロジェクタから出射した光線を複数の複製しながら導波し、出射した複数の光線は元の画像と等価な画像情報としてユーザに認識されるようにするものである。このとき、複製された光線群はプロジェクタから出射した映像情報をもつ光線と等価な波数ベクトルをもちながら、空間的な広がりもっている。複製された光線群のうち一部は瞳に入り、外界の情報と共に網膜に結像されることにより視認され、ユーザに外界の情報に加えた拡張現実の情報を提供することができる。

【0007】

50

映像情報をもつ光線はその波長によって波数ベクトルの大きさが異なる。凹凸型の回折格子は一定の波数ベクトルを有するため、入射する光線の波長によって、回折された波数ベクトル  $K_1$  が異なり、異なる角度で導光板内を伝搬する。導光板を構成するガラス基板の屈折率は波長に対して概略一定であり、全反射しながら導光する条件の範囲は、入射する光線の波長によって異なる。このため、広い視野角の画像をユーザに認識させるためには、波長ごとに異なる導光板を複数枚かさねる必要がある。一般的に導光板の数は  $R, G, B$  それぞれに対応した枚数、もしくは  $\pm 1$  枚とした 2 枚から 4 枚程度が適当であると考えられる。

#### 【0008】

「特許文献 1」に記載されている画像表示装置は二次元内で入力光を拡大するための画像表示装置であって、3つの直線状回折格子を備える。1つは入射用の回折格子であり、他の2つの出射用の回折格子は、代表的には導光板の表面と裏面に互いに重なって配置され、複製用と出射用の回折格子の機能を果たす。また、「特許文献 1」には、円柱状のフォトリソグラフィ構造の周期構造により、出射用の回折格子を 1 面に形成する例が記載されている。

10

#### 【0009】

「特許文献 2」に記載されている画像表示装置は、「特許文献 1」におけるフォトリソグラフィ構造により投影された像が視野中央部で輝度が高い問題を解決するため、光学的な構造の形状を複数の直線状の側面で構成する技術が開示されている。

#### 【0010】

20

「特許文献 3」、「特許文献 4」に記載されている画像表示装置では、入射回折格子、偏向用回折格子、および出射回折格子を兼ねる 3つの回折格子が、導光板内で領域が重なることなく配置されている。「特許文献 3」では入射回折格子の回折効率を高くするために、オーバハングされた三角形の回折格子が開示されている。

#### 【0011】

「特許文献 5」と「特許文献 6」には、導光板に形成される回折格子として、入射用と出射用の 2つの反射型体積ホログラムを用いる技術が開示されている。これらにおいて、反射型体積ホログラムは、複数の波長に対応した回折格子を空間内に多重に形成されたものであり、「特許文献 1」～「特許文献 3」の凹凸型回折格子と異なり、複数の波長の光線を同じ角度で回折する。したがって、1枚の導光板で  $R, G, B$  画像をユーザに認識させることができる。一方、上の凹凸型回折格子では光線を導光板内で 2 次元方向に複製するため広い視野角を実現しうのに対して、反射型体積ホログラムは 1 次元複製の機能のみ提供されるため、視野角が相対的に狭いという特徴がある。

30

#### 【先行技術文献】

#### 【特許文献】

#### 【0012】

【文献】特表 2017-528739 号公報

WO 2018/178626 A1

WO 2016/130342 A1

WO 99/52002 A1

40

特開 2007-94175 号公報

特開 2013-200467 号公報

#### 【発明の概要】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0013】

以下、導光板として凹凸型回折格子を有する導光板について説明を進める。また、理解の容易のため、目のレンズ作用による画像の反転と網膜に投影されたイメージを脳で処理してさらに反転させて認知する効果を割愛し、導光板に対して目と同じ側に配置した映像光源から前方のスクリーンに投影した投影像について、ピクセル位置と輝度の関係を議論する。実際に視認される像は、これに対して上下反転したものとなる。

50

## 【 0 0 1 4 】

「特許文献 1」では導光板の基板材料に関し、その図 15 A にあるように、ガラス材料を用いる技術を開示している。回折格子に関しては、その 0 0 1 7 項にあるように、導波路 (= ガラスプレート) 表面をエッチングによって加工して形成する技術を開示している。また、「特許文献 1」ではその 0 0 3 9 項にあるように、フォトニック結晶を用いて 2 つの出射回折格子を 1 面に形成する技術が開示されている。「特許文献 1」のフォトニック結晶と同様の円柱構造を射出形成法で形成しようとした場合には、後述するように、円柱の屈折率は導波路 (もしくは基板) と等しくなる。この場合、円柱の直径と高さの比であるアスペクト比が 2 程度以上に大きくないと、投影像の輝度が不十分となる。

## 【 0 0 1 5 】

「特許文献 2」に記載の投影像中央部が高輝度になることを改善したフォトニック結晶は、円柱状ではなく直線状のフォトニック結晶により投影された像が視野中央部で輝度が高い問題を解決するため、光学的な構造を複数の直線状の側面で構成するものである。「特許文献 2」ではその 1 ページ 3 4 行にあるように、中央部のストライプ状の高輝度部分を改善するものである。なお、「特許文献 2」で引用する WO2016/020643 号公報は、「特許文献 1」と同じものである。「特許文献 2」では課題とする中央部のストライプ状の高輝度部分を明示的に図等で開示してはいない。

## 【 0 0 1 6 】

「特許文献 3」の F I G . 5 C に開示されている入射回折格子の断面形状は、オーバハングした三角形の断面をもち、図中上方向 (空気側) から入射した映像光線をハッチングされた導光板の内部に効率よくカップリングすることが可能である。

## 【 0 0 1 7 】

一般に画像表示素子においては、映像情報を有する光線は、導光板内に設けられた入射回折格子により導光板内を全反射導光が可能な波数を有するようにカップリングされ、導光板内を伝播する。出射回折格子と交差した光線の一部は回折され、元の映像光線と等価な波数をもって導光板から出射される。ユーザに提供される映像情報は、元の映像情報のピクセル位置に応じた進行角情報、すなわち波数を有している。1 つのピクセルの映像情報が導光板から出射してユーザの瞳に達するためには、進行角、導光板とユーザの瞳の間の距離、およびユーザの瞳の大きさによって定められる導光板内の特定の位置から出射する必要がある。前述のように、導光板内では、光線が複製され空間的に広がって出射するため、ユーザに視認される光線は、空間的広がりが大きいほど少なくなり、視認される輝度が小さくなる。一方、元の映像情報のピクセル位置によって、ユーザに視認される出射位置が変化することから、導光板を用いた画像表示装置では、ピクセル位置によって輝度変化することが不可避となっている。

## 【 0 0 1 8 】

上記先行技術では、導光板の作成にガラス基板を直接エッチングする方法、もしくは高アスペクト比のパターン形成に適したナノインプリント法等を利用することが適していた。「特許文献 1」とそれに基づく「特許文献 2」のフォトニック結晶の構造をプラスチックの射出成型で得る場合、フォトニック結晶では底面の直径等の代表的な長さとその高さの比であるアスペクト比を 2 程度以上にすることが必要となる。

## 【 0 0 1 9 】

ここで、「特許文献 1」等が開示するように導光板にガラスを用いる場合、加工のコストとユーザの装着時の重量に課題がある。そこで、導光板にプラスチックを用いることで、この課題を解決することができる。なお、本明細書等では「樹脂」と「プラスチック」の語は同義で用いる。プラスチックは高分子化合物からなる材料を意味し、ガラスを含まず、レジン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、光硬化樹脂を含む概念である。

## 【 0 0 2 0 】

導光板にプラスチックを用いる場合、光ディスク媒体の製法として実績のある射出成型技術等で回折格子を形成することができる。射出成型技術等で形成される表面凹凸パターンのアスペクト比は 1 を超えることがないため、2 以上のアスペクト比では、パターン転

10

20

30

40

50

写の精度が低下し適用することが困難である。これは、溶融したポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂等は粘性が高く、ナノメータ周期で構成された高アスペクト比の凹凸に精度よく樹脂が入らないという本質的な製造方法の原理に起因した問題である。また、「特許文献3」の入射回折格子は、オーバハングされた三角形の回折格子を利用するため、射出成型技術等では母型（スタンパ）と導光板が剥離できないため適用することができない。

#### 【0021】

従来のガラス製の導光板に比較してプラスチック製の導光板は機械強度（ヤング率）が小さいため、環境温度や気圧による変形が大きくなる。詳細については後述するが、導光板を挟んで映像源とユーザが反対側に位置するような透過型の光学構成にすることが有効である。そこで、透過型の光学構成でもユーザが視認する画像情報の輝度の低下を避けることができる構成が望ましい。

10

#### 【0022】

このように、プラスチック製の導光板を画像表示素子に適用するためには、製造方法や画像情報の輝度を考慮した構成が必要である。そこで本発明の課題は、導光板にプラスチックを用いつつ、ユーザが視認する画像情報の輝度を向上させることにある。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0023】

本発明の好ましい一側面は、プラスチック基板と、プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、プラスチック基板表面に一体形成され、映像光を出射する出射回折格子と、出射回折格子の上に形成された、厚さ10nm以上1000nm以下、屈折率1.64以上2.42以下のコーティング層と、を備える画像表示素子である。

20

#### 【0024】

本発明の好ましい一側面は、プラスチック基板と、プラスチック基板表面に一体形成され、入射した映像光を回折する入射回折格子と、プラスチック基板表面に一体形成され、映像光を出射する出射回折格子と、入射回折格子の凹凸パターンの周期高さをHとしたとき、2種の誘電体材料を交互にN（Nは自然数）周期積層し、それらの膜厚を $d_1$ 、 $d_2$ としたとき、 $d_1 + d_2$ が概略Hに等しく、かつ $(d_1 + d_2) \times N$ が1000nm以下のコーティング層と、を備える画像表示素子である。

30

#### 【0025】

本発明の好ましい他の一側面は、上記の画像表示素子を搭載した画像表示装置であって、入射回折格子と出射回折格子が、プラスチック基板の第1の面に形成され、プラスチック基板の第1の面と反対側の第2の面側から映像光を入射し、プラスチック基板の第1の面側から映像光を視認できるように構成した、画像表示装置。

#### 【発明の効果】

#### 【0026】

本発明によれば、導光板にプラスチックを用いつつ、ユーザが視認する画像情報の輝度を向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

40

#### 【0027】

【図1A】実施例の導光板を示す模式断面図。

【図1B】実施例の導光板を示す模式断面図。

【図2】出射回折格子の位相関数の例を示すイメージ図。

【図3】実施例のメッシュ型回折格子の斜視図。

【図4】シミュレーションの基本となる出射円の定義を示す概念図

【図5】導光板内部を伝播する光線の強度分布のシミュレーション結果を示すイメージ図。

【図6】実施例の画像表示素子の構成を示す模式断面図。

【図7】導光板の回折格子と波数ベクトルの関係を示す模式平面図

【図8】投影像のシミュレーション結果を示すイメージ図。

50

- 【図 9】入射回折格子の回折光線を示すシミュレーション結果のイメージ図。
- 【図 10 A】入射光と出射光が導光板の同じ側になる画像表示素子例の模式図。
- 【図 10 B】入射光と出射光が導光板の反対側になる画像表示素子例の模式図。
- 【図 11】誘電体薄膜の膜厚と回折効率および透過率のシミュレーション結果を示すグラフ図。
- 【図 12】実施例の出射回折格子のシミュレーションモデルの模式図。
- 【図 13】ユーザの視認像のイメージ図。
- 【図 14 A】ユーザの視認像のシミュレーション結果のグラフ図。
- 【図 14 B】ユーザの視認像のシミュレーション結果のグラフ図。
- 【図 14 C】ユーザの視認像のシミュレーション結果のグラフ図。
- 【図 15 A】誘電体材料の屈折率の範囲を示すグラフ図。
- 【図 15 B】誘電体材料の屈折率の範囲を示す拡大グラフ図。
- 【図 16 A】誘電体膜厚に対する出射回折格子の特性を示すグラフ図。
- 【図 16 B】誘電体膜厚に対する出射回折格子の特性を示すグラフ図。
- 【図 16 C】誘電体膜厚に対する出射回折格子の特性を示す拡大グラフ図。
- 【図 17】実施例の導光板の R G B 表示像を示すシミュレーション結果の表図。
- 【図 18】実施例の画像表示素子の構成を示す模式断面図。
- 【図 19】入射回折格子と回折光の関係を示す模式図。
- 【図 20】入射回折格子と回折光の関係を示す模式図。
- 【図 21】入射回折格子の断面形状と周期高さの関係を表す表図。
- 【図 22 A】入射回折格子のシミュレーションモデルを示す模式図。
- 【図 22 B】入射回折格子のシミュレーションモデルを示す模式図。
- 【図 23 A】入射回折格子のシミュレーションモデルを示す模式図。
- 【図 23 B】入射回折格子のシミュレーションモデルを示す模式図。
- 【図 24 A】入射回折格子の性能の波長依存性を示すグラフ図。
- 【図 24 B】入射回折格子の性能の波長依存性を示すグラフ図。
- 【図 24 C】入射回折格子の性能の波長依存性を示すグラフ図。
- 【図 25】入射回折格子の上に形成する誘電体コーティングの厚さと周期高さの関係を  
示すグラフ図。
- 【図 26】実施例の誘電体薄膜を 1 3 層積層した場合の膜形状を示す模式断面図。
- 【図 27】画像表示素子の他の例を示す模式図。
- 【図 28】実施例の導光板の形成方法を示す模式断面図。
- 【図 29】実施例の画像表示装置の構成を示す模式図。
- 【発明を実施するための形態】
- 【0028】
- 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ただし、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。本発明の思想ないし趣旨から逸脱しない範囲で、その具体的構成を変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。
- 【0029】
- 以下に説明する発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、重複する説明は省略することがある。
- 【0030】
- 同一あるいは同様な機能を有する要素が複数ある場合には、同一の符号に異なる添字を付して説明する場合がある。ただし、複数の要素を区別する必要がない場合には、添字を省略して説明する場合がある。
- 【0031】
- 本明細書等における「第 1」、「第 2」、「第 3」などの表記は、構成要素を識別するために付するものであり、必ずしも、数、順序、もしくはその内容を限定するものではない。また、構成要素の識別のための番号は文脈毎に用いられ、一つの文脈で用いた番号が、他の文脈で必ずしも同一の構成を示すとは限らない。また、ある番号で識別された構成

要素が、他の番号で識別された構成要素の機能を兼ねることを妨げるものではない。

【0032】

図面等において示す各構成の位置、大きさ、形状、範囲などは、発明の理解を容易にするため、実際の位置、大きさ、形状、範囲などを表していない場合がある。このため、本発明は、必ずしも、図面等を開示された位置、大きさ、形状、範囲などに限定されない。

【0033】

本明細書で引用した刊行物、特許および特許出願は、そのまま本明細書の説明の一部を構成する。

【0034】

本明細書において単数形で表される構成要素は、特段文脈で明らかに示されない限り、複数形を含むものとする。

10

【0035】

本実施例では、出射回折格子の上にスパッタリング法等により薄膜コーティング層を形成し、ユーザ目の方向への回折効率を向上させる。これによりプラスチック製の導光板を適用しつつ、画像情報の輝度の向上を図る。プラスチック製導光板の表面に形成した凹凸パターンによる回折効率の上限は、光源の波長とパターン高さおよびプラスチック材料の屈折率によって主として定まり、後述するように、最大で約4%程度である。出射回折格子の上に誘電体材料で薄膜コーティング層を形成することにより、これを2倍程度に向上することが可能である。詳細については以下の実施例で述べる。

【0036】

20

図1Aおよび図1Bは、薄膜コーティングによる透過型の出射回折格子の回折効率の向上を説明する模式図である。図1Aはプラスチック製の導光板の断面の模式図である。導光板100はプラスチック材料により形成され、表面に出射回折格子102が凹凸パターンとして形成されている。射出成型法等のプラスチック成型技術を利用すると、これらは一体成型として同じ材料により形成される。ただし、射出成型法等のプラスチック成型技術では、出射回折格子の凹凸パターンのアスペクト比（高さ／幅）は概略1以下にすることが好ましい。入射光に対する出射回折格子の位相変調量は、凸部のプラスチック材料の屈折率と凹部の空気の屈折率の差に支配される。

【0037】

図1Bはスパッタリング法等により、出射回折格子102の表面に誘電体膜でコーティング層103を形成した場合の模式図である。表面には元の回折格子パターンの凹凸を反映して、誘電体材料の凹凸パターンが形成される。このとき、用いる誘電体材料の屈折率をプラスチック材料の屈折率よりも高くすることによって、位相変調量は誘電体材料と空気の屈折率差を反映するように大きくなる。これにより、凹凸パターンのアスペクト比が1以下であっても、大きな回折効率を得ることが可能となる。詳細にはFDTD（Finite Differential Time Domain）法等により電磁場解析を実施して所定の回折効率が得られるように、誘電体材料の膜厚を定める必要がある。後述するように、形成する誘電体材料の膜厚は10nmから200nm程度で回折効率を増大する効果を得ることができる。

30

【0038】

射出成型法等の実績のあるプラスチック成型技術では、導光板の表面に転写される凹凸パターンのアスペクト比が小さい方が形成が容易である。凹凸パターンのアスペクト比を小さくする手法として、出射回折格子102として2次元のメッシュ状のパターンの回折格子を採用することが望ましい。これにより、導光板の表面に転写される凹凸パターンのアスペクト比が容易に1以下となり、射出成型法等の実績のあるプラスチック成型技術を用いた導光板を容易に提供することができる。

40

【0039】

フォトリソグラフィや回折格子は、表面凹凸により入射光に対して空間的に位相変調を及ぼすものである。位相変調の大きさは、表面構造と空気の屈折率の差および表面凹凸の高さに比例して大きくなる。

【0040】

50



図2は出射回折格子102の波数を模式的に示すものである。Y軸に対して $\pm 60$ 度の方位角をもつ波数 $K_1$ 、 $K_2$ をもつ回折格子の位相関数はそれぞれ図2(a)、図2(b)に示され、それぞれは正弦波状の位相分布をもつ。位相変調量は1に規格化している。これらを合成すると図2(c)が得られ、特許文献1等に記載のフォトニック結晶は、これをピラー等に近似して高屈折率の材料で導光板の表面に形成したものである。図に見られるように $K_1 + K_2$ の位相変調量の最大値は2となり、孤立した円柱等でこれを近似すると、図2(a)、図2(b)の単一の正弦波回折格子に比較して2倍の高さ(アスペクト比)が必要となることが判る。

#### 【0041】

図3は出射回折格子102をメッシュ状の出射回折格子とした実施例の斜視図である。図2(c)に比較して、正弦波構造ではないため、フーリエ変換すると高次の波数成分をもつが、導光板として利用する場合、周期を適切に選択することにより2次以上の波数成分は、入射光に対して回折不能(波数が虚数)となるようにできる。その上で、メッシュ状の回折格子は $\pm 60$ 度の矩形回折格子を重ね合わせたものであり、円柱等に比較して、基本波 $K_1$ 、 $K_2$ の方向以外の波数成分をもたないため回折効率が高くできる。

#### 【0042】

これらにより、アスペクト比を小さくした2次元の出射回折格子が提供でき、射出成型法等のプラスチック成型技術で実現でき、安全で軽量で画像輝度の高い導光板を提供できるようになった。

#### 【0043】

後に説明するように、本実施例の入射回折格子に関しては、「特許文献3」の透過型回折格子でなく、反射型回折格子とすることにより、屈折に対して偏向作用の大きな反射を利用することにより、低アスペクト比化を図ることが望ましい。

#### 【0044】

本明細書では、光軸方向をZ軸にとり、導光板の表面にXY面をとる座標系で説明を進める。また、ユーザの瞳を円形に近似すると、ピクセル位置に応じてユーザに視認される導光板内の出射位置も円形となる。以下、これを出射円と呼ぶことにする。

#### 【0045】

図4は出射円を説明するための模式図である。ここでは画像を形成するための光源であるプロジェクタ300とユーザの瞳400が、導光板100に対して反対側に配置される場合を示している。入射回折格子101の波数ベクトルがy方向を向くとして、図4中の矢印はx-z面内の光線を表す。ここでは入射回折格子101がx方向の波数ベクトル成分を持たないとする。

#### 【0046】

ユーザに視認される映像光線のうち、視野の中央に対応する、表示像の中央の光線301は図に示すように、x-z面内を直進してユーザの瞳400に届けられる。導光板100の作用であるy方向への回折は明示的には表現されていないが、入射回折格子101と出射回折格子102で少なくとも各1回は回折されている。

#### 【0047】

一方、ユーザに視認される映像光線のうち、視野周辺に対応する、表示像の周辺の光線302はx方向の回折がない場合には図中、右側の方向に進行する。一方で、ユーザがこの光線を投影像として認識するためには、図中、視認される光線304として示した経路を通して、同じ角度の光線がユーザの瞳400に届く必要がある。出射円303は、出射回折格子102上であって、視認される光線304の方向にユーザの瞳400を平行移動した仮想的な円である。出射回折格子102上の出射円303から出射した光線304のみがユーザに投影像として認識され、それ以外の光線は認識されない。このように、出射回折格子102にはx方向の回折作用が必要である。

#### 【0048】

図5は後述するシミュレーション方法を用いて計算した導光板内部を伝播する光線の強度分布である。ここでは、導光板の回折格子を含む面内x-y面で強度分布を示している

10

20

30

40

50

ことに注意されたい。図中，入射回折格子 1 0 1 は上側に配置され，その下にユーザの目に相当する瞳が配置される。

#### 【 0 0 4 9 】

図 5 ( a ) はピクセル位置が，投影される像の中央の場合で，像中央への光の強度分布を示す。図中の出射円は瞳に到達する光線が出射回折格子 1 0 2 上で最後に回折した領域を示す。入射回折格子 1 0 1 から y 方向に向かう直線上の輝度の高い領域は，入射回折格子 1 0 1 で回折され導光板内部を伝搬する主たる光線群（以下，主光線群）を示している。図に見られるように，主光線群の伝搬によって強度が次第に減衰する特性をもつ。主光線群の周辺に広がる輝度の低い光線群は，出射回折格子 1 0 2 により回折され x - y 面内で進行方向が偏向された光線群である。この条件では，投影される光線が z 軸方向にあることから，x - y 面内で出射円と瞳は一致していることが判る。したがって，瞳に到達して画像として認識されるのは，強度の強い主光線群の一部である。

10

#### 【 0 0 5 0 】

図 5 ( b ) は投影像の右上コーナのピクセル位置の場合で，像周辺への光の強度分布を示す。図に見られるように，主光線群は入射回折格子 1 0 1 から右下方向に向って進行する。瞳の位置は一定であるが，出射円は瞳に向って右上に進行する光線群の出射位置であるから，x - y 面内で瞳に対して左下にシフトする。この場合，出射円が主光線群から離れた位置にあるため，瞳に至って画像として認識される光線群は上の場合に比較して輝度が低くなる。以上が，導光板 1 0 0 を用いて像を投影する場合の輝度ムラが発生する理由の主因である。

20

#### 【 0 0 5 1 】

格子ピッチを P とすると回折格子の波数ベクトルの大きさは， $K=2\pi/P$  で表される。光軸方向を z 軸に取る座標系で表すと，入射回折格子 1 0 1 の波数ベクトルは  $K_1=(0, -K, 0)$  である。出射回折格子 1 0 2 は，なす角が 1 2 0 度の 2 つの波数ベクトルを持ち，それらは  $K_2=(+K/\sqrt{3}, K/2, 0)$ 、 $K_3=(-K/\sqrt{3}, K/2, 0)$  である。導光板 1 0 0 に入射する光線の波数ベクトルを  $k^i=(k_x^i, k_y^i, k_z^i)$  とし，出射する光線の波数ベクトルを  $k^o=(k_x^o, k_y^o, k_z^o)$  とし， $k^i$  に  $K_1$ 、 $K_2$ 、 $K_3$  を順次作用させると，以下のように  $k^o=k^i$  となり，入射光線と同じ波数ベクトルの光線、すなわち同じ映像情報を有する光線が出射されることがわかる。

#### 【 0 0 5 2 】

$$k^o = k^i$$

30

$$k_x^o = k_x^i + 0 + (K/\sqrt{3}) - (K/\sqrt{3}) = k_x^i$$

$$k_y^o = k_y^i + K - (K/2) - (K/2) = k_y^i$$

$$k_z^o = k_z^i$$

#### 【 0 0 5 3 】

次に，実施例の画像表示素子の解析のためのシミュレーション方法について簡単に述べる。1962年に G. H. Spencer らにより提唱された光線追跡法[G. H. Spencer and M. B. T. K. Murty, "General Ray-Tracing Procedure", J. Opt. Soc. Am. 52, p.672 (1962).]は，光の粒子性に着目して経路を追跡することで，ある点において観測される像などを計算する手法であり，コンピュータグラフィックス分野を中心に精力的に改良が続けられている。光線追跡法に基づくモンテカルロ光線追跡法[I. Powell "Ray Tracing through systems containing holographic optical elements", Appl. Opt. 31, pp.2259-2264 (1992).]は，回折や反射等による経路の分離を確率的に扱うことで，演算量の指数関数的な増大を防ぐ手法であり，回折と全反射伝搬を繰り返す導光板のシミュレーションに適している。モンテカルロ光線追跡法では反射や屈折を忠実に再現することができるが，回折に関しては適したモデルの開発が必須である。

40

#### 【 0 0 5 4 】

ヘッドマウントディスプレイ向けの導光板では，可視光全域に亘る波長範囲（約 400-700nm）と，投影イメージの視野角（約 40°）に対応した入射角範囲に対応する回折モデルが必須となり，市販シミュレータでは演算量が膨大になる。ここでは，視認される光線が全光線の一部であることに鑑みて，予め視認されない領域に導波する光線の計算を停止

50

するアルゴリズムにより、演算量を1/1000以下に削減したアルゴリズムを用いる。回折格子による回折効率の角度および波長依存性は、予めFDTD法による計算結果をテーブル化して参照する方式としている。

【実施例1】

【0055】

以下、実施例の画像表示素子について詳細に説明する。

【0056】

<1. 画像表示素子の全体構成>

図6は、実施例の画像表示素子の構成を示している。ここでは画像表示素子10は2枚の導光板100a、100bから構成されており、それぞれ入射回折格子101、出射回折格子102が形成される。

【0057】

入射回折格子101は、直線状の表面凹凸型の回折格子である。入射回折格子101としては、回折効率が高いブレード型回折格子(blazed grating)を例示しているが、種類は特に限定するものではない。

【0058】

出射回折格子102は、それぞれパターン周期が入射回折格子101と同じである。出射回折格子102の表面には、それぞれコーティング層103が形成される。導光板100a、100bはそれぞれ異なるパターン周期P1、P2をもち、対応する波長範囲が異なっている。P1<P2とした場合、導光板100aはカラー画像の波長範囲のうち短波長側の表示に主に機能し、導光板100bは長波長側の表示に主に機能する。P1は例えば360nmであり、P2は例えば460nmである。導光板100の数は任意であり、取り扱う光の波長に応じて一つあるいは3以上の複数でもよい。各導光板のパターン周期は、取り扱う波長に応じて変えることが望ましい。

【0059】

後述の理由により、入射回折格子101は導光板100の映像光の入射面と反対側の面に配置されている。本実施例において、出射回折格子102は入射回折格子101と同じ面に形成される。同一面に両方の回折格子を形成する場合、回折格子パターンを形成するためのスタンプは一枚でよいので、コスト面では有利である。一方、発明者らが出射回折格子の回折効率の検討を行ったところ、導光板100内で導光させるための反射回折を考慮すると、1次反射回折光をユーザに視認させる方が、視認輝度を高くすることができることがわかっている。図6のように入射回折格子101と出射回折格子102とともに映像光の入射面と反対側の面に配置すると、ユーザは1次透過回折光を視認することになり、輝度を向上させる構成が重要になる。なお、入射回折格子101と出射回折格子102をそれぞれ反対側の面に形成することも可能である。

【0060】

出射回折格子102の形状は、入射回折格子101と同様の直線ストライプ形状でもよいし、図3に示したメッシュ形状でもよい。メッシュ形状にすると、さらに回折効率が高くなる等の効果があるが、他の回折格子の形状を排除するものではない。

【0061】

本実施例では、出射回折格子102は基本的に導光板100の一つの面にのみ形成されている。すなわち、図6の例では、導光板100の出射回折格子102と反対側の面は、パターンがなく基本的に平坦である。出射回折格子102と反対側の面は、実質的に回折が起らず光線は理想的には全反射する。導光板100の両面に一つの出射回折格子を分散して配置すると、導光板の熱膨張等で両方の回折格子の位置ずれが生じる可能性がある。

【0062】

こうした構成によって、プロジェクタ300から出射した映像構成はユーザの瞳400により視認が可能である。プロジェクタ300からの光は、画像表示素子10に対してユーザの瞳400と反対側から入射する。ただし、プロジェクタ300が物理的にユーザの瞳400と反対側に配置される必要はなく、任意の位置に配置したプロジェクタ300が

10

20

30

40

50

らの光線を、ミラー等で導光板 100 の任意の面から入射させるようにすればよい。

#### 【0063】

図7は1枚の導光板100に形成された入射回折格子101と出射回折格子102の波数ベクトルの関係の一例を示している。前述のように、導光板100が画像表示素子として機能するためには、図において波数 $K_1, K_2, K_3$ の大きさが等しく、 $K_1 + K_2 + K_3 = 0$ となる関係を満たすようにすればよい。

#### 【0064】

##### < 2. 出射回折格子の構成 >

図8により、まず、出射回折格子102の具体例について述べる。図8(a)と図8(b)により、同じアスペクト比0.8の場合のフォトニック結晶とメッシュ型回折格子の投影像の比較をした。図8(a)は「特許文献1」に記載のピラー型のフォトニック結晶の斜視図とその投影像のシミュレーション結果である。図8(b)は本実施例のメッシュ型回折格子の斜視図とその投影像のシミュレーション結果である。形状以外の条件は同じである。図に見られるように、アスペクト比1以下の場合、フォトニック結晶では、投影像の中央部の輝度が高く視認性が悪いことがわかる。それに比較して、本実施例のメッシュ型回折格子は低アスペクト比のパターンで良好な投影像を得ることができる。

#### 【0065】

メッシュ型回折格子において、パターンのデューティと回折効率およびアスペクト比の関係をシミュレーションした。回折格子のパターンのピッチを $p$ 、パターンの幅を $w$ とすると、デューティは $w/p$ で表される。シミュレーションでは、パターンピッチ $p = 460 \text{ nm}$ 、パターン高さ $= 70 \text{ nm}$ 、光線の波長 $= 550 \text{ nm}$ 、導光板の厚さ $= 1.0 \text{ mm}$ 、導光板の屈折率 $= 1.58$ とした。投影像の視野角は40度である。

#### 【0066】

シミュレーション結果によると、1次回折効率 $\eta_1$ は $w/p = 0.5$ で最大値約4.2%となり、 $w/p$ が0または1に近づくにつれて低下する特性となっていることが判った。0.6%程度の回折効率を得る場合、本実施例のメッシュ型回折格子の $w/p$ は0.15以上0.85以下の範囲に定める必要がある。また効率が良いのは $w/p$ が0.3以上0.7以下の範囲、効率が最も良いのは $w/p$ が0.4以上0.6以下の範囲であった。

#### 【0067】

パターンのアスペクト比に関しては、パターン高さ $= 70 \text{ nm}$ で固定としているため、 $w/p$ が1または0に近づく、アスペクト比が増加する。パターンのアスペクト比を1以下にすることを射出成型法等の適応の基準とすると、本実施例のメッシュ型回折格子の $w/p$ は0.15から0.85の範囲に定める必要がある。また、アスペクト比最小で最も製造が容易となるのは、 $w/p = 0.5$ である。

#### 【0068】

以上から、原理的には $w/p = 0.5$ 、すなわち $w = p - w$ のとき、メッシュ型回折格子の回折効率が最大かつ、パターンのアスペクト比最小ということがいえる。

#### 【0069】

図9により次に、入射回折格子101の具体例について述べる。

#### 【0070】

##### < 3. 入射回折格子の構成 >

図9(a)は「特許文献3」と同じ透過型の回折格子のシミュレーション結果である。透過型回折格子は、入射した光が透過回折して、導光板(基板)100内部を伝搬する。入射回折格子101の位置は、導光板100の光源に近い面に形成される。

#### 【0071】

映像光線1000は左から入射する構成であり、図の右半分が基板(Sub)を表している。透過型の回折格子では、ブレース面による屈折と周期構造による回折が位相同調する条件で最大の回折効率が得られる。図に示すように、これを実現するには凹凸パターンの高さが大きい必要があり、パターンの角度は70度から80度、パターンの高さを周期で割ったアスペクト比は10以上が必要である。射出成型等の一般のプラスチック成型法で

10

20

30

40

50

は、アスペクト比が1を超えると転写性の悪化等の問題が生じて、量産時の歩留りが低下する。ここに示した透過型の回折格子は本実施例の入射回折格子としては適していないことが判る。

【0072】

図9(b)は反射型の回折格子のシミュレーション結果である。反射型の回折格子では、入射した光が反射回折して、すなわち、光源側に反射して導光板(基板)100の内部を伝播する。入射回折格子101の位置は、導光板100の光源から遠い面に形成される。

【0073】

映像光線1000は同様に左から入射する構成であり、図の左半分が基板(Sub)を表している。反射型の回折格子では、ブレード面による反射と周期構造による回折が位相同調する条件で最大の回折効率が得られる。図に見られるように、透過型に比較して、低いアスペクト比の凹凸パターンでこの条件が満たされることが判る。このときの凹凸パターンの高さは約250nmであり、アスペクト比は約0.57である。前述の試作素子では、パターン高さが374nmの三角形の凹凸パターンを良好に転写可能であった。プラスチック形成を採用した本実施例の導光板に好適な入射回折格子は、反射型の入射回折格子であると言える。

【0074】

<4. 導光板の傾きの影響の検討>

図10Aおよび図10Bは、2枚の導光板100の相対傾きの影響を示す模式図である。図10Aおよび図10Bにおいて、導光板100はそれぞれ対応波長が異なる導光板100aと100bで構成される。また、300は映像投影用のプロジェクタ、400はユーザの瞳、500は投影される映像光線を表している。

【0075】

この例では、図9で説明した知見に基づいて、入射回折格子は反射型の回折格子を採用した。そのため、入射回折格子101は、導光板100のプロジェクタ300から遠い面(図中では右面)に形成される。出射回折格子102は、プロセスの都合上、入射回折格子101とおなじ面に形成する方が精度を高くできるので、同じくプロジェクタ300から遠い面に形成される。

【0076】

図10Aはプロジェクタ300とユーザの瞳400が導光板100に対して同じ側に配置される場合である。図に示すように、導光板100は最終的に映像光線500を反射してユーザの瞳400に届ける。このため、導光板100aに比較して導光板100bが傾いていると、投影される光線の波長によって、視認される画素位置がシフトして、画質が低下する。視力1.0のユーザの光線角度の分解能力は1/60度であるから、これを基準とすると2枚の導光板の相対傾きは1/60度よりも十分に小さくする必要があり、従来のガラス製に比較して機械強度(ヤング率)の小さなプラスチック導光板ではヘッドマウントディスプレイとしての実装が難しい。この場合、出射回折格子の反射回折効率が高いほど、輝度の高い映像情報をユーザに提供することができる。

【0077】

図10Bはプロジェクタ300とユーザの瞳400が導光板100に対して反対側に配置される場合である。図に示すように、導光板100は最終的に映像光線500を透過してユーザの瞳400に届ける。入射光と出射光の角度は基本的に同じため、導光板100aと100bの相対傾きがあっても原理的に波長による投影像のシフトは発生しない。したがって、本実施例のプラスチック製導光板をヘッドマウントディスプレイに実装する場合には、プロジェクタ光源を導光板100に対してユーザの瞳400と反対側(透過型の光学構成)にすることが望ましい。

【0078】

実際には、導光板内部を全反射導光する光線角度条件が影響を受けるため、導光板100aと100bの相対傾きは3度程度以下に抑えることが望ましいことを付記しておく。この場合、出射回折格子102の透過回折効率が高いほど、輝度の高い映像情報をユーザ

10

20

30

40

50

に提供することができる。

#### 【0079】

##### < 5 . 視認輝度向上の検討と出射回折格子の改善 >

導光板100を伝搬中の光が出射回折格子102で回折して、導光板100から出射する際の回折効率をFDTD法で計算した。波長550nm、導光板の屈折率1.58、回折格子のパターン周期460nm、凸部の幅150nm、凸部の高さ70nmとして、投影像の中央画素に相当する光が入射回折でカップリングして導光板内部を全反射伝搬している条件において、反射回折効率が3.5%、透過回折効率が2.8%となった。凹凸パターンのアスペクト比は0.47である。図10Bと同様に入射回折格子102が、入射回折格子101と同じ面に形成されている場合、ユーザに視認される光線は出射回折格子102で透過回折したものである。したがって、図10Bに示した透過型の光学構成では、図10Aの反射型の光学構成に比較して、ユーザに視認される投影像の輝度が低下してしまう。

10

#### 【0080】

図11は、出射回折格子102上の薄膜コーティングをスパッタリング法で形成し、ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)薄膜(屈折率2.33)として、当該誘電体薄膜の膜厚を横軸に示し、透過回折効率および、導光板の透過率を縦軸に示したものである。

#### 【0081】

ここでは、導光板100を伝搬中の光が出射回折格子102で回折して、導光板100から出射する際の透過回折効率をFDTD法で計算した。波長550nm、導光板100の屈折率1.58、出射回折格子102のパターン周期460nm、凸部の幅150nm、凸部の高さ70nmとして、投影像の中央画素に相当する光が入射回折格子101でカップリングして導光板100内部を全反射伝搬している条件においての透過回折効率の計算をした。

20

#### 【0082】

図11(a)に見られるように、出射回折格子102の上に誘電体薄膜を形成することによって、透過回折効率が向上し、輝度の高い映像情報を提供することが可能となる。視認輝度を重要視した場合、誘電体膜の膜厚を70nmとすると、透過回折効率が7.3%となり、コーティングを施さない場合の2.8%に比較して2.5倍以上の効率向上を図ることが可能である。誘電体膜の膜厚を170nmとすると、透過回折効率が9.3%となり、コーティングを施さない場合の2.8%に比較して3倍以上の効率向上を図ることが可能である。

30

#### 【0083】

また、回折効率の向上は、反射回折効率にも表れ、約20nm以上の膜厚を形成した場合、コーティングを施さない場合の反射回折効率を上回ることができる。このため、出射回折格子102を入射回折格子101と同じ面に形成しても、大きな輝度を得ることができる。

#### 【0084】

図11(b)は導光板の透過率の計算結果であり、ユーザが外界を視認する場合の明るさに対応している。例えば、ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)薄膜の場合、その厚さ70nmとした場合、導光板の透過率は、誘電体薄膜を形成しない場合の約91%に比較して約72%に低下する。これは、例えばユーザが屋外で本実施例のヘッドマウントディスプレイを使用するときに、強い外光の像を約8割(=72%/91%)に減光すると共に、投影像の輝度を約2.5倍(7.3%/2.8%)に向上させることによって投影像の視認性を高める効果がある。また、誘電体膜の膜厚を170nmとすると、さらに投影像の明るさが外界に比較して明るく見える。図11(b)によると、膜厚が70nm以上、170nm以下の範囲では、透過率は68~80%になり、回折効率向上の効果を考慮すると、外界に対する投影像の相対的な輝度を向上することが可能である。

40

#### 【0085】

一般に、スパッタリング法等により形成された誘電体薄膜は、装置、ターゲット、真空

50

度，RF（高周波）電力等の成膜条件により，密度や内部応力が変化する。本実施例では，発明者らが成膜した誘電体薄膜について，分光光度計による反射率と透過率の測定結果を用いて屈折率を同定したものである。他の成膜方法や装置で誘電体薄膜を形成する場合には，屈折率が±5%程度は異なる場合があるので付記しておく。

#### 【0086】

本実施例に好適な薄膜材料としては，ここに示したZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)のほかにZnS，AlN，SiNx，SiO，AlON，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，等の誘電体材料を用いることができる。

#### 【0087】

本実施例によれば，表面凹凸型の回折格子を有する導光板（画像表示素子）において，出射回折格子の表面にスパッタリング法等により誘電体材料等のコーティング層を形成することで，出射光の回折効率を4%以上に増加させることが可能となる。メッシュ型の出射回折格子を用いれば，射出成型法等により導光板のプラスチック化を実現し，安全で軽量で輝度の高い導光板を実現することができる。

#### 【実施例2】

#### 【0088】

本実施例においては，ユーザの視認する画像の輝度分布の平滑化に着目して導光板の表示性能を改善する実施例について示す。

#### 【0089】

##### <2-1. 輝度分布の平滑化の検討>

導光板100を伝搬中の光が出射回折格子102で回折して，導光板100から出射する際の透過回折効率をFDTD法で計算し，透過回折効率の入射角依存をテーブル化した。これを用いて光線追跡を行い，ユーザが視認する像を求めた。ここでは，波長635nm，導光板の屈折率1.58，回折格子のパターン周期460nm，凸部の幅150nm，凸部の高さ90nmとした。また，導光板100の厚さを1mmとし，入射回折格子101に入射する映像光線の直径は4mm，入射回折格子101と出射回折格子102の間の距離を5mm，導光板100からユーザの瞳400までの距離を25mm，ユーザの瞳400の直径を3mmとした。

#### 【0090】

図12は，計算に用いた物体モデルの一例である。プラスチック製の導光板100の表面には凹凸パターンの出射回折格子102が形成され，その上に，一定の膜厚で誘電体薄膜のコーティング層103を形成したとしている。実際には，凹凸パターンには傾斜角がともない台形に近い断面形状となるが，ここでは計算モデルの簡素化のため，理想的な矩形回折格子を断面形状として仮定している。誘電体材料としては，ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)の結果である。図中黒色で示した部分1200は空気層を示している。

#### 【0091】

図13は，計算した視認像の一例である。表示ピクセルを1280×720ピクセルとして，ここでは，横方向をX方向，縦方向をY方向としている。入射回折格子の波数ベクトルはY方向である。表示像のY方向のピクセル位置により，映像光線の入射角および導光板内の伝搬角が変化する。

#### 【0092】

図14A～図14Cは，Y方向のピクセル位置に対する計算結果を示している。コーティング層103の材料は，ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)とした。

#### 【0093】

図14Aは，導光板100内部を伝搬する光線の角度，すなわち出射回折格子102への入射角を示している。ピクセル位置が大きくなると入射角が小さくなることが判る。

#### 【0094】

図14Bは，透過回折効率の計算結果である。ここでは，コーティング層103の膜厚を0，25，35nmの3種類の場合について示している。図にみられるように，コーティング層103を形成しない場合（厚さ0nm）では，ピクセル位置の増加に従って，透過回折効率が増加していることが判る。一方で，誘電体薄膜を形成した場合，例えば，3

10

20

30

40

50

5 nm 形成すると、ピクセル位置の増加に従って、透過回折効率を減少させることができることが判る。また、25 nm 形成すると、ピクセル位置の増加に対して透過回折効率が比較的变化しないことが判る。

【0095】

図14Cは、ユーザが視認する輝度の計算結果である。図にみられるように、誘電体薄膜を形成しない場合（厚さ0 nm）では、ピクセル位置の増加に従って、輝度の増加が顕著である。また、誘電体膜厚35 nmの場合、中央部での輝度は高いが、ピクセル位置の増加に従って、輝度の減少が顕著である。一方で、誘電体膜厚25 nmの場合、ピクセル位置によらず、平坦な輝度分布の像を提供することが可能になる。よって、誘電体膜厚25 nm以上、35 nm未満で輝度向上と平坦な輝度分布の両立が図れることになる。

10

【0096】

本実施例によれば、出射回折格子の表面に誘電体薄膜を形成することにより、ユーザが視認する像の輝度分布を制御することができる。上記の例では、誘電体膜厚25 nmの場合、輝度分布を平坦に近づけることが可能である。

【0097】

< 2 - 2 . 膜材料と屈折率の検討 >

本実施例に好適な薄膜材料としては、ZnS, AlN, SiNx, SiO, AlON, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 等の誘電体材料を用いることができるほか、ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)のように2種以上の誘電体の混合材料を用いることもできる。

【0098】

20

図15Aは、本実施例に好適な誘電体材料の屈折率の範囲を示すシミュレーション結果である。上に示した各種の誘電体材料で形成するコーティング層103の膜厚は、ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)の膜厚35 nm (= 0.128 , = 635 nm)と比較するため、屈折率で規格化し、同じ0.128 とした。

【0099】

図において縦軸は投影像の中央の輝度向上に関与する透過回折効率を、コーティング層103がない場合を1として規格化したものである。図に見られるように、出射回折格子102の上に形成するコーティング層103の屈折率が大きくなるに従って、透過回折効率が増加し、視認される像の輝度が向上する効果があることが判る。

【0100】

30

図15Bは、図15Aの一部を拡大したものである。本実施例の誘電体膜の効果により回折効率が1.2倍あれば、同じ明るさの像をユーザに視認させる場合、誘電体膜がない場合に比較して光源の消費電力が20%低減可能となる。この条件を本実施例による効果が顕在化する条件とすると、誘電体材料の屈折率が1.64以上であればよいことが判る。

【0101】

本実施例に好適な薄膜材料としては、ZnS, AlN, SiNx, SiO, AlON, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 等の誘電体材料を用いることができるほか、ZnS-SiO<sub>2</sub>(20%)のように2種以上の誘電体の混合材料を用いることもできる。公知な誘電体材料としてはダイヤモンドが最も高い屈折率(2.42)であり、図15Aに示したように、本実施例に好適な誘電体薄膜の屈折率の上限は2.42である。

40

【0102】

図16Aは、本実施例に好適な誘電体材料の膜厚範囲を示すシミュレーション結果である。誘電体材料としては、ZnS(屈折率2.355)とした。図において縦軸は投影像の中央の輝度向上に関与する透過回折効率を規格化したものである。図に見られるように、出射回折格子の上に形成する誘電体膜の膜厚が厚くなるに従って、透過回折効率が増加し、視認される像の輝度が向上する効果があることが判る。膜厚が約70 nm以上であれば、膜がない場合の約3倍以上の回折効率を得られている。

【0103】

図16Bは、平坦な基板上の形成した誘電体薄膜、いわゆる光学薄膜コーティングの反射率の膜厚依存性である。ここでは上と同様に基板の屈折率を1.58とし、誘電体材料と

50



してZnSを選び、その膜厚と反射率の関係を計算した。図に見られるように、膜厚に対して、周期的に反射率が変化することが判る。こうした誘電体薄膜の膜厚依存性は周知である。一方、図16Aに示したように、回折格子上の誘電体薄膜では、周期性のほかに膜厚の増加に対する回折効率の単調増加成分が含まれる特性となることが特徴である。こうした知見は、ヘッドマウントディスプレイを扱う公知技術に開示されていない点であり、発明者らが見出した特性である。

#### 【0104】

図16Cは、図16Aを拡大したものである。本実施例の効果により回折効率が1.2倍以上となる条件を本実施例による効果が顕在化する条件とすると、誘電体材料の膜厚は10nm以上であればよいことが判る。ただし、本実施例においては、図12に示したように、回折格子上に形成した誘電体薄膜が、元の回折格子の凹凸形状に沿って形成されることが必要であり、膜厚が凹凸パターンの高さ（略100nm）の10倍（略1000nm）を超えると、誘電体薄膜表面の凹凸形状が次第に失われ平坦に近づくことが、スパッタリング法や真空蒸着法などの成膜プロセスに依存して定まっていることも公知である。したがって、本実施例の効果が現れる膜厚の上限は略1000nmである。

#### 【実施例3】

#### 【0105】

実施例3では入射回折格子101に好適な誘電体薄膜について検討する。以下で説明する入射回折格子101は反射型回折格子であり、該反射型回折格子の上に多層コーティング層を備える。多層コーティング層は、第1の誘電体薄膜と第2の誘電体薄膜を交互に形成した周期構造を有することで、優れた波長依存性を得ることができる。

#### 【0106】

図17は導光板ごとの表示像の範囲のシミュレーション結果である。ここでは、図6に示したように2枚の導光板100a（短波長用）、100b（長波長用）で構成された導光板の場合について示す。入出射回折格子のピッチは導光板100a（短波長用）が360nm、導光板100b（長波長用）が460nm、表示像の対角視野角は35度、アスペクト比は16：9である。図17に画面イメージを示すように、各導光板の画像の表示範囲（図中の白い部分で示される）が異なることが判る。

#### 【0107】

こうした構成では、表示像の色を一般的にR（赤）G（緑）B（青）とすると、導光板100aはB像（青色表示像）とG像（緑色表示像）の一部の表示に寄与し、導光板100bはG像（緑色表示像）の一部とR像（赤色表示像）の表示に寄与している。図6における導光板100aに設けられた入射回折格子101aは、B波長（青色波長）を大きな回折効率で反射回折し、G波長（緑色波長）をそれよりも小さな回折効率で反射回折し、R波長（赤色波長）をほぼ透過することが望ましいことが判る。これは回折効率に強い波長依存性が求められることを意味する。

#### 【0108】

一般に、このような短波長の光線を反射し、長波長の光線を透過する光学素子として、ダイクロイック・フィルムが知られており、透明基板上に形成された誘電体多層薄膜で実現できる。ところが、図16Aに示したように、表面凹凸回折格子の上に形成する誘電体薄膜は、一般の光学薄膜と異なる膜厚依存性を示す。ここでは、入射回折格子の上に形成するのに好適な誘電体薄膜の条件について示す。導光板100a（短波長用）の主たる性能示数は反射1次回折効率と透過率である。

#### 【0109】

図18は、本実施例の画像表示素子の別の構成を示している。ここでは画像表示素子10は2枚の導光板100a、100bから構成されており、それぞれ入射回折格子101a、101b、出射回折格子102a、102bが形成される。入射回折格子101a、101bは、直線状あるいは格子状の表面凹凸型の回折格子である。出射回折格子102a、102bは、それぞれパターン周期が入射回折格子101a、101bと同じである。

#### 【0110】

10

20

30

40

50

出射回折格子 102a, 102b の表面には, それぞれコーティング層 103a, 103b が形成される。導光板 100a, 100b はそれぞれ異なるパターン周期  $P_1$ ,  $P_2$  をもち, 対応する波長範囲が異なっており,  $P_1 < P_2$  とした場合, 導光板 100a はカラー画像の波長範囲のうち短波長側の表示に主に機能し, 導光板 100b は長波長側の表示に主に機能する。図 18 において, 図 6 との構成上の差異は, 入射回折格子 101a, 101b の上にも, 誘電体膜でコーティング層 104a, 104b を形成している点にある。

#### 【0111】

図 19 は、反射型の入射回折格子 101 の断面形状を示す模式図である。図 9 に示したように本実施例の導光板には反射型の入射回折格子が適している。ここでは、断面形状を高さ 5 レベルとした階段状の凹凸型回折格子を例示している。図中、凹凸形状の最も高さが低い点を  $z = 0$  とし,  $x$  方向は回折格子の周期方向としている。回折格子のピッチは  $P$ , 光線の波長は  $\lambda$  である。

10

#### 【0112】

紙面下側から入射した入射光 1901 は, 紙面右下方向に反射 1 次回折され回折光 1902 となる。図中に示すように, ピッチ  $P$  だけ離れて入射した入射光 1901 は回折方向にそれぞれ 1 の光路差をもつ。これらの回折光は全て位相差が  $1$  ( $= 2\pi$ ) であるので, 強め合いにより特定の方向 (周期  $P$  が波長  $\lambda$  に対応する方向) に回折する。これは, 広く知られた回折の基本原理解である。本実施例の入射回折格子 101 に好適な誘電体コーティングを考察するため, この基本原理解を回折格子の高さ  $z$  方向に拡張する。

20

#### 【0113】

図 20 は、本実施例に好適な誘電体コーティングを考察するための模式図である。上述のように, 回折光 1902 に対して, 入射回折格子 101 のピッチ  $P$  は選択すべき波長  $\lambda$  に対応して定めた。図中の破線は高さ変調された回折格子の形状を周期的に拡張したものである。 $x$  方向に 1 周期  $P$  だけシフトした点の高さは  $H$  だけ異なる。ここでは,  $H$  を入射回折格子 101 の周期高さとして定義する。破線状の形状の仮想回折格子からも同様に同じ角度の回折光が発生し, 回折光に対して, 回折格子の周期高さ  $H$  は波長  $\lambda$  に対応する。

#### 【0114】

実際の回折格子の最大高さを  $h$  とすると, この例では  $H = 5h/4$  である。本実施例の入射回折格子 101 に好適な誘電体コーティングは, 少なくとも屈折率の高い材料 (屈折率  $n_1$ , 膜厚  $d_1$ ) と屈折率の低い材料 (屈折率  $n_2$ , 膜厚  $d_2$ ) の 2 種を用い, これを回折格子の上に交互に積層する。このとき, 回折格子の表面よりも,  $z$  方向上側に, 回折格子の表面凹凸形状を反映した誘電体層が形成される。本実施例に好適な条件は,  $d_1 + d_2 = H$  である。このとき, 誘電体層は図 20 中の破線に沿って境界が形成され, これらから発生する回折光 1902 は, 位相差が  $2\pi$  で強めあうことができる。これが, 本実施例の入射回折格子上に形成する誘電体コーティングの基本概念である。

30

#### 【0115】

図 21 は、回折格子の周期高さ  $H$  と 1 周期の高さ形状の関係をまとめたものである。ここに示すように, 高さ 5, 4, 3, 2 レベルの階段状回折格子, およびブレード型回折格子, 一般形状の回折格子において, 周期高さ  $H$  は図に示す値として定義される。図に示すような等幅の階段状回折格子の場合, 高さが  $N$  レベル, 最大高さが  $h$  とすると,

40

$$H = (N / (N - 1)) h$$

となる。

#### 【0116】

ブレード型回折格子では, 図示するように, 主たるブレード面の傾きから高さを 1 周期に拡張したものが周期高さ  $H$  である。いわゆるブレード角は  $\theta_B$  である。このとき,

$$H = \{(p_1 + p_2) / p_1\} h$$

となる。

#### 【0117】

一般形状の回折格子でも同様に, 平均傾きからブレード角  $\theta_B$  を定めることにより, 回

50

折格子周期を  $P$  とすると

$$H = P \cdot \tan \theta_B$$

となる。

【0118】

図22Aは、本実施例の入射回折格子101の断面形状を示すシミュレーションモデルである。射出成型法等により、プラスチック基板上に表面凹凸として高さ3レベルの回折格子を形成した場合を示している。図中の補助線は、上に示した高さ方向の等位相線610を表しており、回折格子の周期性から、図中X方向に一周期右にシフトすることにより、等位相線610と凹凸パターンのZ方向の距離は  $H$ ,  $2H$ ,  $3H$ , のように周期高さ  $H$  ずつ等間隔に大きくなる。本モデルにおいて、回折格子の高さ  $h$  は  $100\text{ nm}$ , 周期は  $360\text{ nm}$  である。入射回折格子101を構成するプラスチック基板の屈折率は、基板をポリカーボネートとして、 $1.58$ , 周期高さ  $H$  は  $150\text{ nm}$  である。図中黒い部分は空気層 (Air) である。

10

【0119】

図22Bは、本実施例の入射回折格子101の断面形状を示すシミュレーションモデルである。ここでは、入射回折格子101の上に高屈折率の第1の誘電体膜221 (屈折率  $n_1$ , 厚さ  $d_1$ ) と低屈折率の第2の誘電体膜222 (屈折率  $n_2$ , 厚さ  $d_2$ ) を交互に221-1、222-1、221-2、222-2、221-3のように順次形成して、5層の誘電体薄膜を積層した場合を示している。ここでは、 $n_1 > n_2$ ,  $d_1 + d_2 = H$  である。こうした条件により、誘電体層により  $z$  方向に形成された回折格子群は、等位相面610a, 610b, 610c等の上に整列して形成することができる。前述のように、これらの回折格子群から発生する回折光は位相整合し、大きな回折効率を得ることができる。シミュレーションでは、第1の誘電体膜221として  $\text{ZnS-SiO}_2(20\%)$  を選択し  $n_1 = 2.33$ ,  $d_1 = 55\text{ nm}$ , 第2の誘電体膜222として  $\text{SiO}_2$  を選択し  $n_2 = 1.47$ ,  $d_2 = 95\text{ nm}$  とした。回折格子のピッチは選択する波長 (ここでは青色光) に対応して定める。

20

【0120】

図23Aは、リファレンスとして、高さ3レベルの入射回折格子101の上にA1膜231を  $100\text{ nm}$  積層した場合のシミュレーションモデルである。

【0121】

図23Bは、リファレンスとして、ブレード型の入射回折格子101の上にA1膜231を  $100\text{ nm}$  積層した場合のシミュレーションモデルである。

30

【0122】

図24Aは、図22Bに示した本実施例の高さ3レベルの回折格子上に5層の誘電体薄膜を形成した入射回折格子の反射1次回折効率と透過率のシミュレーション結果である。ここでは、表示像の中央に相当する入射角0度の場合を計算している。図に見られるように、反射1次回折効率はB (青,  $460\text{ nm}$ ) 波長帯からG (緑,  $530\text{ nm}$ ) 波長帯で大きく、R (赤,  $640\text{ nm}$ ) 波長帯でゼロであり、最大はB波長帯で約80%となる。また、透過率はB波長帯で20%程度、R波長帯で80%以上と、図18で説明した短波長用の導光板100aに好適な波長依存性を提供できることが判る。

【0123】

40

図24Bは、図23Aに示した高さ3レベルの回折格子上にA1薄膜を形成した入射回折格子のシミュレーション結果である。B波長帯の回折効率は約50%, 透過率は全波長域でほぼゼロである。

【0124】

図24Cは、図23Bに示したブレード型回折格子上にA1薄膜を形成した入射回折格子のシミュレーション結果である。B波長帯の回折効率は約50%, 透過率は全波長域でほぼゼロである。

【0125】

以上のように、本実施例により、誘電体膜を積層した入射回折格子では、A1反射膜を形成したブレード型回折格子よりも大きな回折効率と、長波長帯での大きな透過率を両立

50

可能であることが判った。これは、導光板の入射回折格子として好適な性能特性である。

【0126】

図25は、図22Bの誘電体薄膜に対して、合計厚さ( $d_1 + d_2$ )が周期高さHからずれた場合のシミュレーション結果である。ここでは、第2の誘電体膜222の膜厚 $d_2$ を変化させて、B波長帯の反射1次回折効率を計算した結果を示している。軸は( $d_1 + d_2$ )/Hであり、この値が1の場合が位相整合の条件である。前述のように、入射回折格子にA1反射膜を形成した場合の回折効率は約50%であった。これよりも大きな回折効率を得られる条件を本実施例の効果が顕在化する条件として定義すると、( $d_1 + d_2$ )/Hの範囲がおおよそ0.7~1.3の範囲になることが判る。すなわち、 $0.7H < d_1 + d_2 < 1.3H$ である。

10

【0127】

前述のように、本実施例の多層誘電体コーティングにおいて回折格子の周期高さHが光線の位相2 (360度)に相当する。したがって、ここに示した条件範囲は位相差が±110に相当し、波長の重ね合わせ条件に照らしてもリーズナブルな結果になっていると言える。

【0128】

以上では、短波長用の導光板100aについて説明したが、長波長用の導光板100bに対しても、回折格子のピッチを選択する波長(例えば赤色光)に対応して定めることで、同様の効果を得ることができる。

【0129】

20

図26は本実施例の誘電体薄膜を13層積層した場合の膜形状を示す模式図である。前述のように、真空蒸着法やスパッタリング法などにより、プラスチック形成の入射回折格子101の上に第1の誘電体膜221と第2の誘電体膜222を順次積層する場合、プラスチック基板の表面に形成された凹凸パターンから構成される回折格子において、その側壁にも一定量の誘電体材料が積層される。これにより、紙面下側の層と紙面上側の層では徐々に誘電体膜の形状が変化する。このため、本実施例の誘電体膜ではその総厚に上限がある。この上限の値は、凹凸パターンの高さに対して10倍程度であり、前述のように、約1000nmである。また、膜厚の最小値に関して誘電体膜を3層、周期高さ $H = 5\text{ nm}$ 、 $d_1 = 2\text{ nm}$ 、 $d_2 = 3\text{ nm}$ とすると、7nmとなるため、前述と同様に約10nmを最小値としてよい。

30

【0130】

図27は、コーティング層104を入射回折格子101に設け、出射回折格子102には設けていない画像表示素子の例を示す図である。入射回折格子101において、誘電体膜の効果を得ることができる。

【実施例4】

【0131】

図28はプラスチック成型技術で、図1に示した導光板の両面に回折格子を一体成型する方法の模式図である。ナノインプリント法やエッチング等の従来用いられている導光板の作成は半導体加工技術に基づく、表面加工技術である。一方、射出成型法等のプラスチック成型技術は、金型の内部に樹脂を導入して固めることによる立体成型技術であるため、導光板の両面に回折格子を形成することが容易である。

40

【0132】

図中、形成すべき回折格子の表面形状を凹凸反転した形で表面にもつスタンパ700を金型の固定部710に固定する。このような金型を用いて、樹脂流路730から溶融した樹脂740を注入するとともに、金型可動部720を図中の右方向に移動させることにより、圧力を印加することで、樹脂740をキャビティ750の形状に沿った形状にするとともに、冷却過程を経て所望の導光板を作成することが可能である。本方法は一般的なものであって、回折格子が凹凸形状として形成された導光板をプラスチックで作成することができる。

【実施例5】

50

## 【 0 1 3 3 】

図 2 9 は、本実施例の画像表示装置の構成を示す模式図である。

この画像表示装置では、プラスチックを導光板 1 0 0 の材料として使用する。図 9 で説明したように、回折効率の高い入射回折格子では、アスペクト比の高いパターンは作りにくいので、アスペクト比の低くできる反射型の回折格子を入射回折格子 1 0 1 として用いている。反射型の入射回折格子は、導光板 1 0 0 内部に光を反射するので、入射回折格子 1 0 1 は、導光板 1 0 0 の映像光線の入射面（第 1 面）の反対側の面（第 2 面）に配置される。

## 【 0 1 3 4 】

導光板 1 0 0 を複数用いる場合、図 1 0 A , 図 1 0 B で説明したように、視認される画素位置のずれを小さくするためには、図 2 9 のように、光線の入射面（第 1 面）と反対側（第 2 面）に光が射出する透過型の光学構成が望ましい。

## 【 0 1 3 5 】

先に述べたように、導光板 1 0 0 としては、1 次反射回折が支配的な光をユーザが視認する構成により、低いアスペクト比で視認輝度を高くすることができるので、回折効率を重視した場合、出射回折格子は 1 次反射回折光が第 2 面に射出するように、第 1 面に配置するのがよい。しかし、基板の両面に回折格子を作るのはプロセスが煩雑なので、本実施例では出射回折格子 1 0 2 も同じ面（第 2 面）に作って、1 次透過回折光を第 2 面に射出する構成にしている。

## 【 0 1 3 6 】

この場合、視認輝度の点では不利なので、輝度を向上させるための構成が重要である。本実施例では、回折格子に誘電体膜を形成することにより、回折効率を向上させることにした。具体的構成としては、入射回折格子 1 0 1 と出射回折格子 1 0 2 のすくなくとも一つに膜があれば最終的に輝度の向上が期待できる。本実施例では、図 6 と同様に入射回折格子 1 0 2 にコーティング層 1 0 3 を形成している。また、図 2 7 のように入射回折格子 1 0 1 にコーティング層 1 0 4 を形成することも可能である。あるいは、図 1 8 のように入射回折格子 1 0 1 と出射回折格子 1 0 2 の両方にコーティング層 1 0 3 , 1 0 4 を形成することも可能である。以上の画像表示素子の構成では、入射回折格子では反射回折効率が、出射回折格子では透過回折効率の向上が必要になる。

## 【 0 1 3 7 】

入射回折格子 1 0 1 の構成例としては、図 2 2 B で説明した多層誘電体膜が波長選択性に優れ有効である。また、出射回折格子 1 0 2 の構成例としては、図 3 に示した格子状の回折格子は低アスペクト比で高い回折効率を得られる。

## 【 0 1 3 8 】

もっとも、画像表示素子の構成は上記に限られず、入射回折格子と出射回折格子の構成も種々の形態が考えられる。その場合でも、入射回折格子と出射回折格子のそれぞれで必要とされる反射回折効率と透過回折効率に応じて、形成する膜の特性をコントロールすることで、回折効率を向上させ輝度を向上することができる。

## 【 0 1 3 9 】

図中のプロジェクタ 3 0 0 から出射した画像情報をもつ光は、導光板 1 0 0 a , 1 0 0 b の作用によりユーザの瞳 4 0 0 に届けられ、拡張現実を実現する。各導光板 1 0 0 a , 1 0 0 b では、形成される回折格子のピッチと深さは、各色に応じて最適化されたものである。

## 【 0 1 4 0 】

図中、本実施例の画像表示装置は画像表示素子 1 0 , プロジェクタ 3 0 0 , および表示画像制御部 2 9 0 1 からなる。また、画像形成の方法としては、例えば、反射型または透過型の空間光変調器と光源とレンズから構成された画像形成装置、有機および無機 E L ( Electro Luminescence ) 素子アレイとレンズによる画像形成装置、発光ダイオードアレイとレンズによる画像形成装置、光源と半導体 M E M S ミラーアレイとレンズを組み合わせた画像形成装置等、広く公知の画像形成装置を用いることができる。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 4 1 】

また、LEDやレーザ光源と光ファイバの先端をMEMS技術やPZT等により共振運動させたものを用いることもできる。これらの中で、最も一般的なものは、反射型または透過型の空間光変調器と光源とレンズから構成された画像形成装置である。ここで、空間光変調装置として、LCOS (Liquid Crystal On Silicon) 等の透過型あるいは反射型の液晶表示装置、デジタルマイクロミラーデバイス (DMD) を挙げることができ、光源としては白色光源をRGB分離して用いることも、各色対応のLEDやレーザを用いることもできる。

## 【 0 1 4 2 】

更には、反射型空間光変調装置は、液晶表示装置、及び、光源からの光の一部を反射して液晶表示装置へと導き、且つ、液晶表示装置によって反射された光の一部を通過させてレンズを用いたコリメート光学系へと導く偏光ビームスプリッターから成る構成とすることができ、光源を構成する発光素子として、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子、白色発光素子を挙げることができる。画素の数は、画像表示装置に要求される仕様に基づき決定すればよく、画素の数の具体的な値として、上で示した1280×720のほか、320×240、432×240、640×480、1024×768、1920×1080を例示することができる。

10

## 【 0 1 4 3 】

本実施例の画像表示装置では、プロジェクタ300から出射した映像情報を含む光線が、導光板100a、100bの各入射回折格子に照射されるように、位置決めして、画像表示素子10と一体化されて形成される。

20

## 【 0 1 4 4 】

また、図示しない表示画像制御部は、プロジェクタ300の動作を制御して、ユーザの瞳400に適宜、画像情報を提供する機能を果たす。

## 【 0 1 4 5 】

以上説明した実施例では、表面凹凸型の回折格子を有する導光板（画像表示素子）において、例えば出射回折格子としてメッシュ型の回折格子を用い、射出成型法等により導波路と同じ屈折率の材料で一体成型することにより、導光板のプラスチック化を実現し、安全で軽量の導光板を実現することができる。すなわち、メッシュ型回折格子を用いることにより、アスペクト比1以下の表面凹凸で良好な性能を有する導光板を射出成型法で作成可能となり、導光板のプラスチック化による安全性の向上と軽量化を実現することができた。

30

## 【 0 1 4 6 】

本実施例では、ユーザに画像情報を提供する場合について示したが、本実施例の画像表示装置は、このほかにユーザや外界の情報を取得するためのタッチセンサ、温度センサ、加速度センサ等の各種センサや、ユーザの目の動きを計測するためのアイ・トラッキング機構を備えることが可能である。

## 【 符号の説明 】

## 【 0 1 4 7 】

100：導光板

40

101：入射回折格子

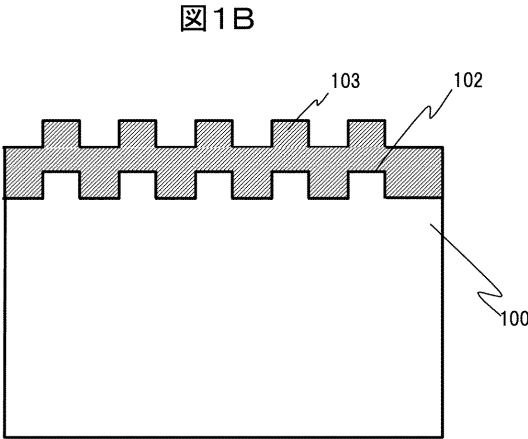
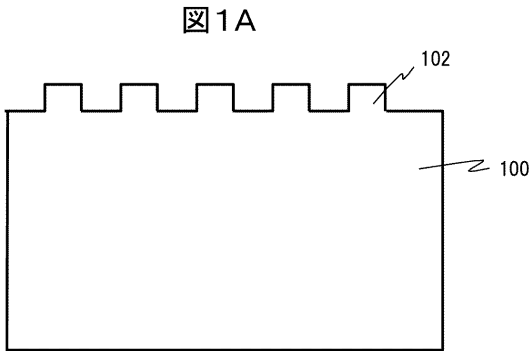
102：出射回折格子

300：プロジェクタ

【図面】

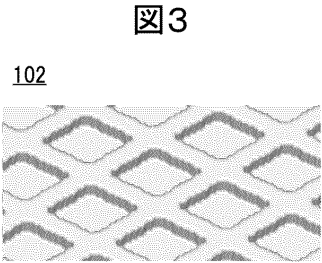
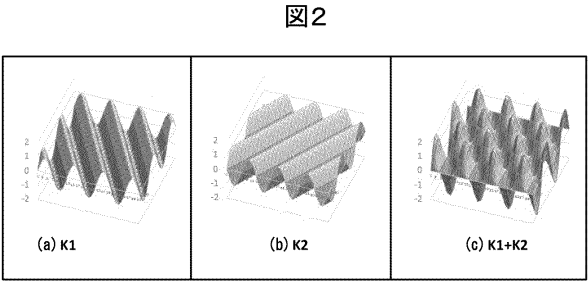
【図 1 A】

【図 1 B】



【図 2】

【図 3】



10

20

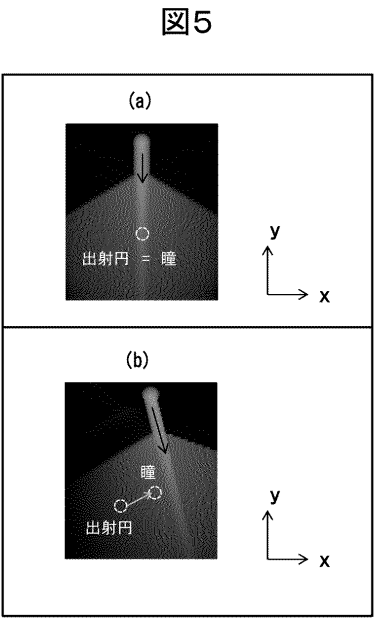
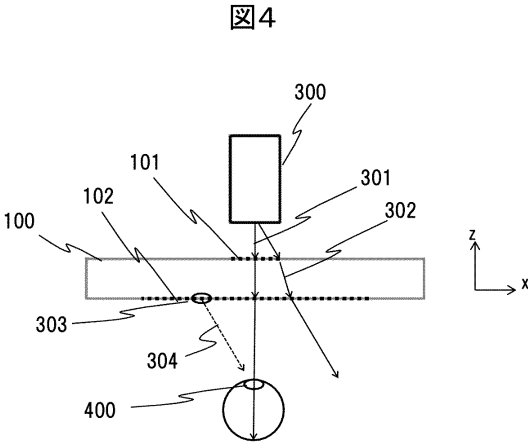
30

40

50

【 図 4 】

【 図 5 】

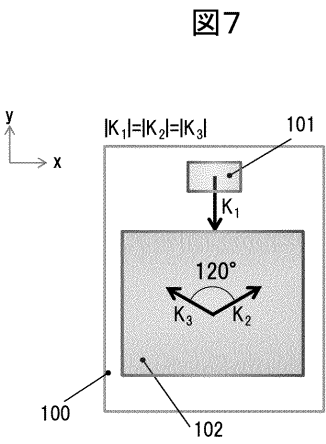
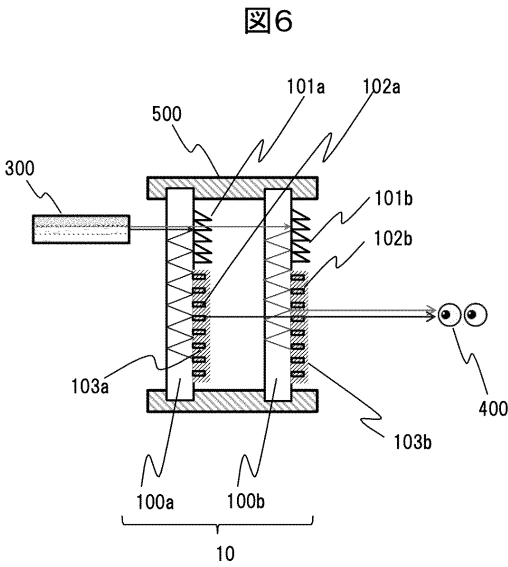


10

20

【 図 6 】

【 図 7 】



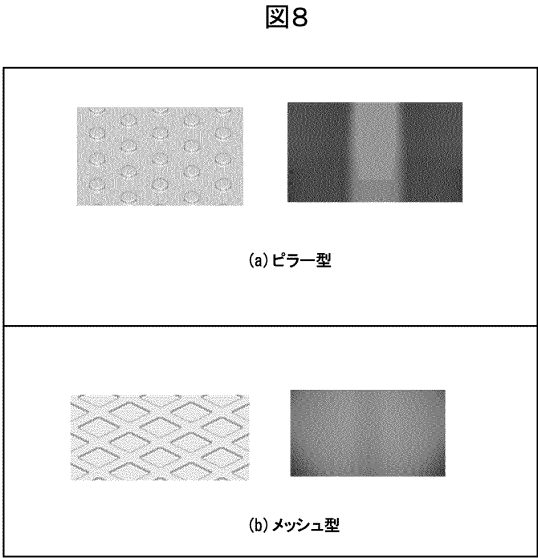
30

40

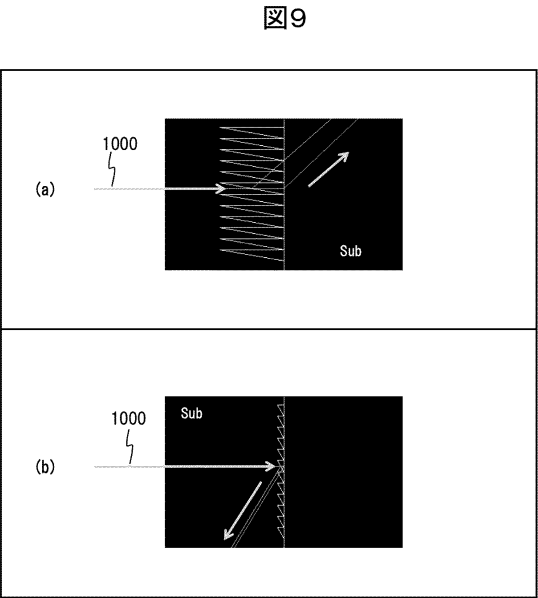
50



【 図 8 】



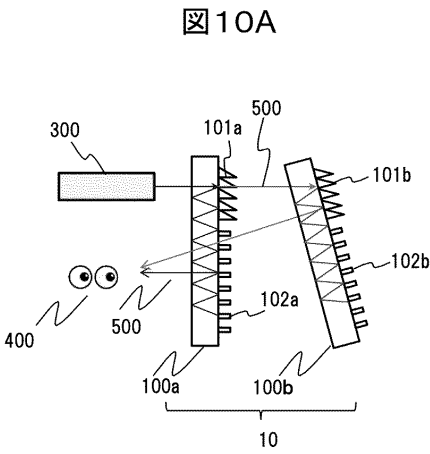
【 図 9 】



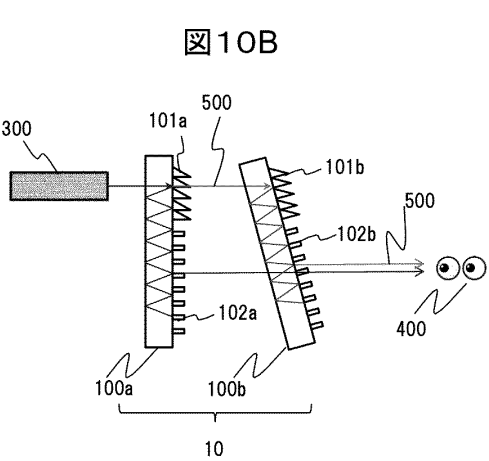
10

20

【 図 1 0 A 】



【 図 1 0 B 】



30

40

50

【図 1 1】

【図 1 2】

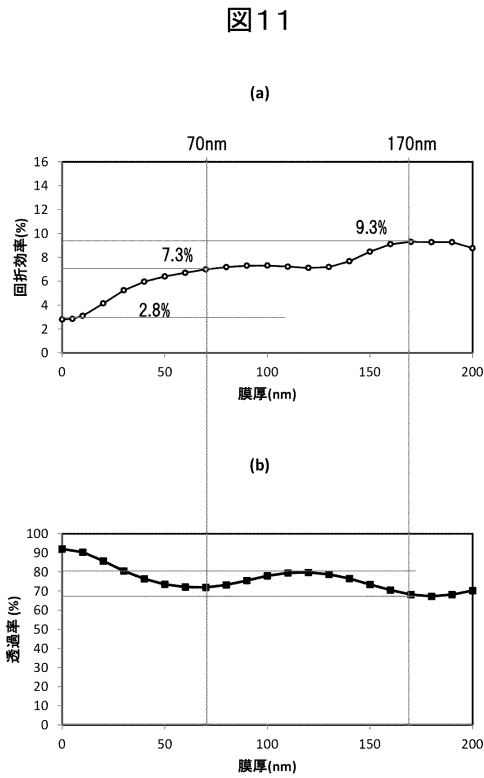
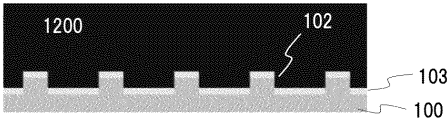


図 12

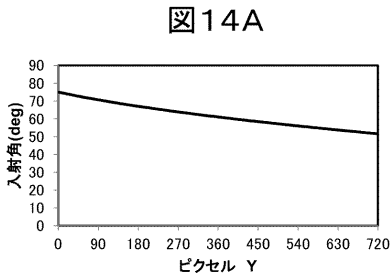
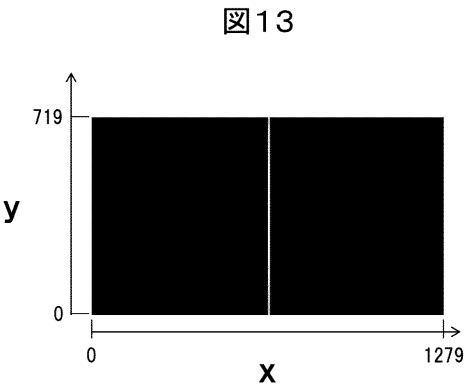


10

20

【図 1 3】

【図 1 4 A】



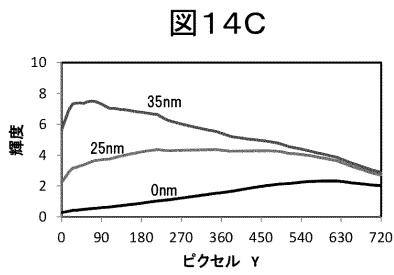
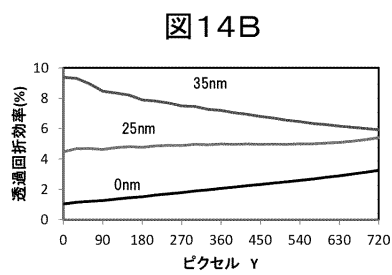
30

40

50

【図 1 4 B】

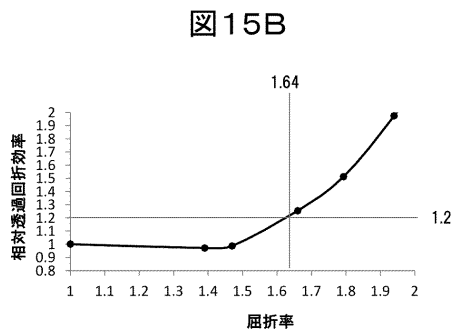
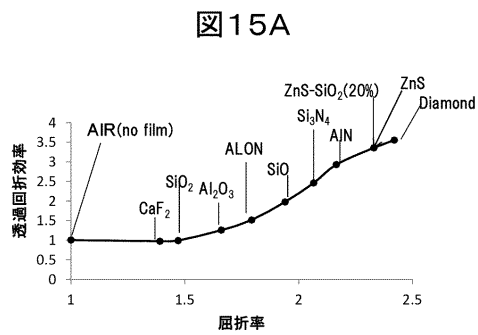
【図 1 4 C】



10

【図 1 5 A】

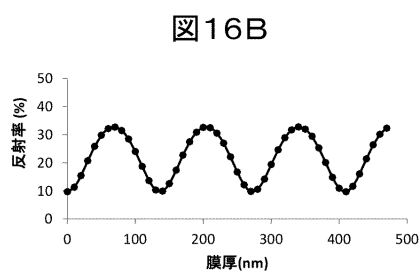
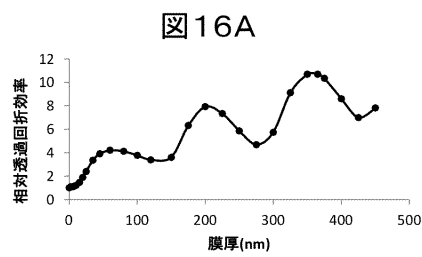
【図 1 5 B】



20

【図 1 6 A】

【図 1 6 B】



30

40

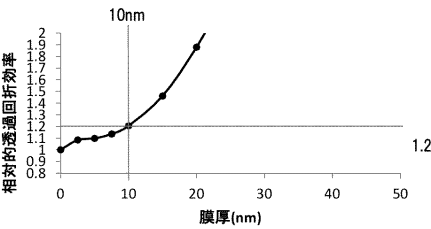
50

【図 16C】

【図 17】

図16C

図 17



色	導光板100a (短波長)	導光板100b (長波長)
B (青)		
G (緑)		
R (赤)		

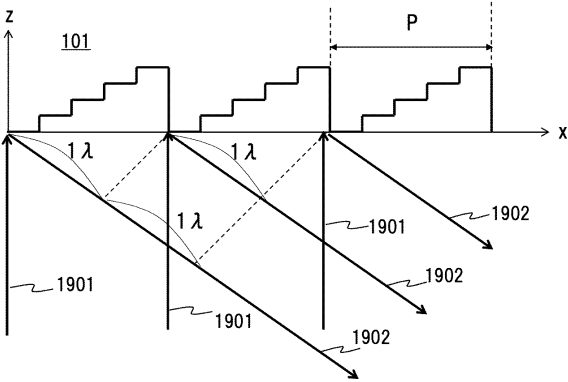
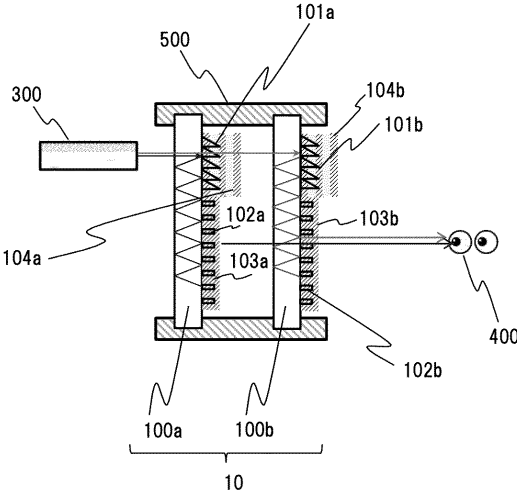
10

【図 18】

【図 19】

図18

図19



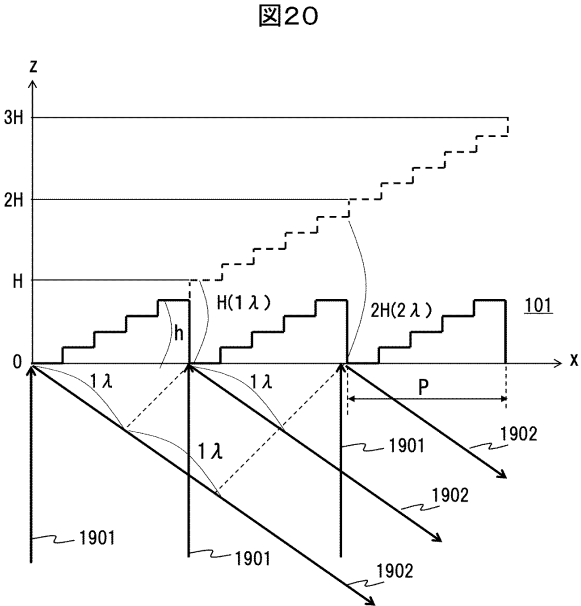
20

30

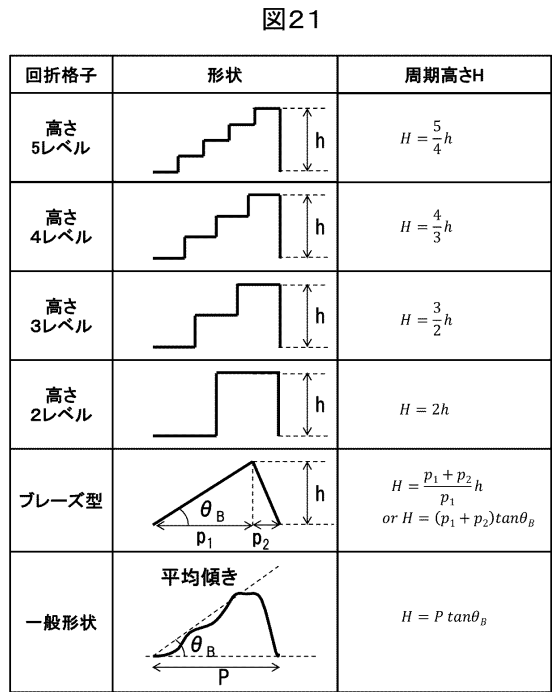
40

50

【図 2 0】



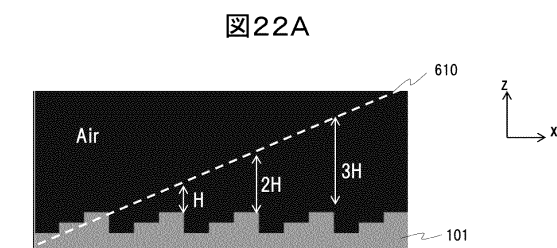
【図 2 1】



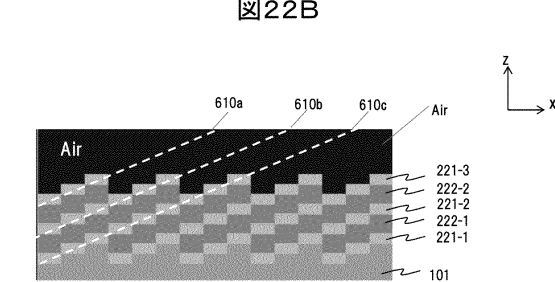
10

20

【図 2 2 A】



【図 2 2 B】

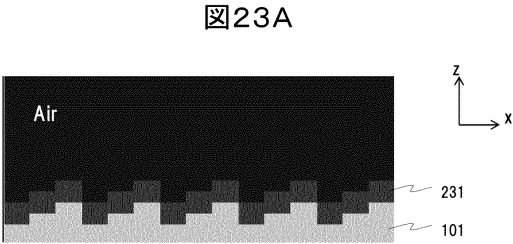


30

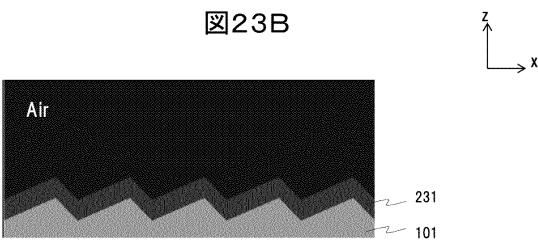
40

50

【図 2 3 A】

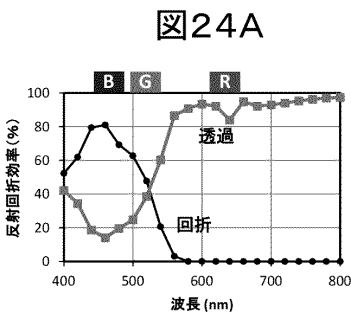


【図 2 3 B】

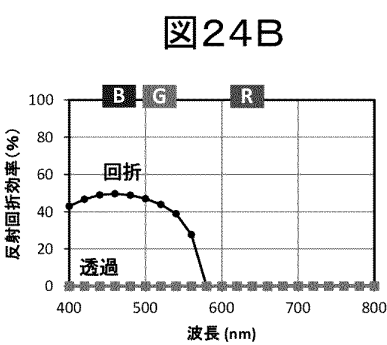


10

【図 2 4 A】

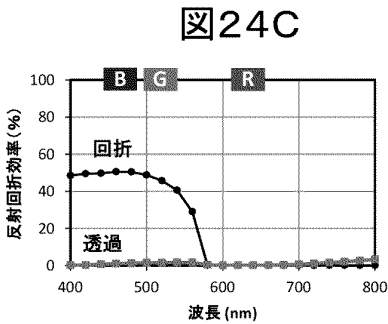


【図 2 4 B】

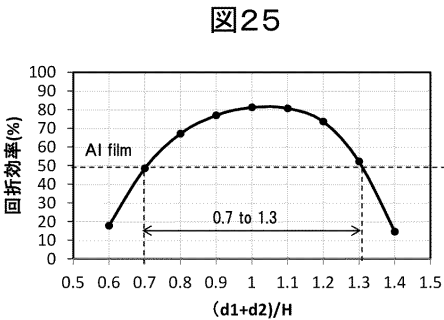


20

【図 2 4 C】



【図 2 5】

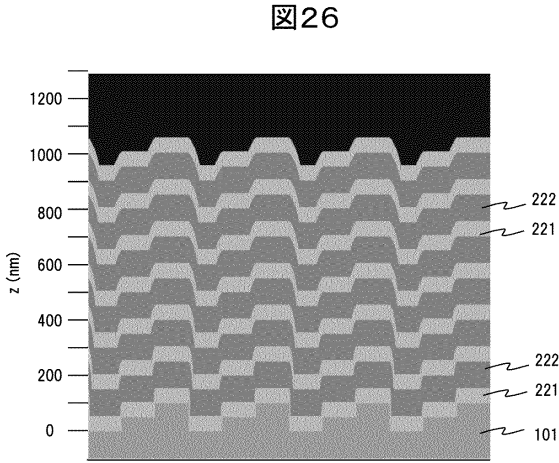


30

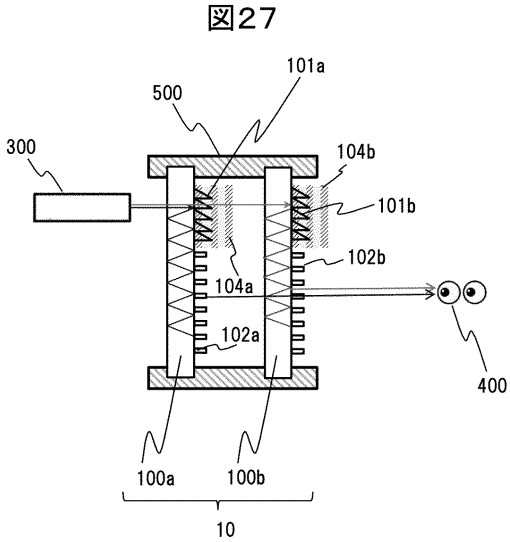
40

50

【図 2 6】

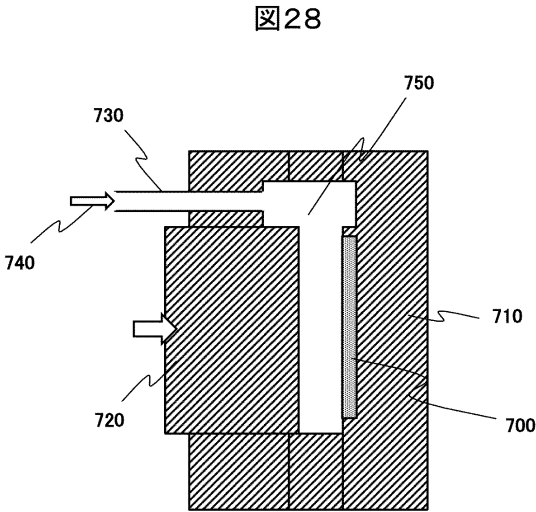


【図 2 7】

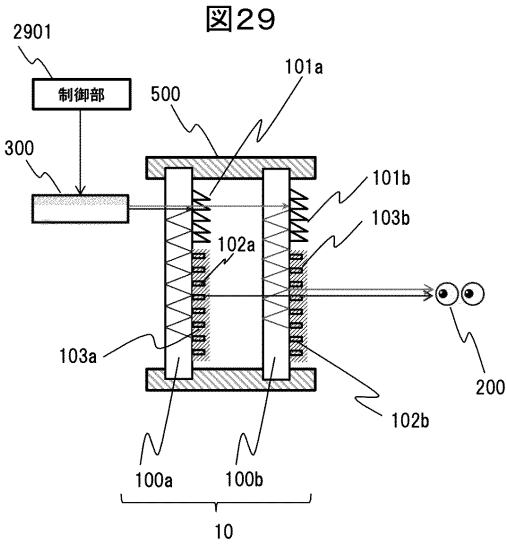


10

【図 2 8】



【図 2 9】



20

30

40

50

---

フロントページの続き

- (56)参考文献 米国特許出願公開第 2 0 1 0 / 0 2 7 7 8 0 3 ( U S , A 1 )  
特開 2 0 1 7 - 1 5 6 3 8 8 ( J P , A )  
米国特許出願公開第 2 0 1 3 / 0 1 0 0 3 6 2 ( U S , A 1 )  
特表 2 0 0 7 - 5 1 5 6 8 9 ( J P , A )  
特開平 0 8 - 0 1 5 5 1 4 ( J P , A )  
特開平 1 0 - 1 3 3 0 0 8 ( J P , A )  
米国特許出願公開第 2 0 0 5 / 0 1 1 2 5 1 0 ( U S , A 1 )  
米国特許出願公開第 2 0 1 7 / 0 3 0 7 8 8 6 ( U S , A 1 )  
国際公開第 2 0 2 0 / 0 0 8 9 4 9 ( W O , A 1 )  
米国特許出願公開第 2 0 1 5 / 0 2 9 3 3 5 7 ( U S , A 1 )
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
- G 0 2 B 2 7 / 0 1 , 2 7 / 0 2  
G 0 2 B 5 / 1 8  
H 0 4 N 5 / 6 4